

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成25年7月4日(2013.7.4)

【公開番号】特開2011-245725(P2011-245725A)

【公開日】平成23年12月8日(2011.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2011-049

【出願番号】特願2010-120577(P2010-120577)

【国際特許分類】

B 2 9 C 45/00 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 45/00

【手続補正書】

【提出日】平成25年5月21日(2013.5.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリトリメチレンテレフタレート(A)50～95質量%、及び不飽和ニトリル単量体を含むスチレン系樹脂(B)50～5質量%を含む成形品であって、該成形品の厚みが2.5～8mmであり、かつ該成形品の(A)と(B)の分散状態が、表面部分は偏在し内面部分は均一に分散していることを特徴とする、上記成形品。

【請求項2】

請求項1に記載の成形品の製造方法であって、該成形品が射出成形で金型表面温度40～75の条件にて得られる、上記製造方法。